

보도시점 2026. 9. 14.(월) 11:00
<9.15.(화) 조간>

배포 2026. 9. 14.(월)

세계 최고 기업연구소로 키운다. 6년간 2,895억원 투입 'GATC' 본격 가동

- 산업부 2026년 '글로벌 우수기업연구소(GATC)' 17개사 선정 완료 및 지정서 수여식 개최
- 반도체·이차전지·바이오 등 8대 첨단분야 지원.. R&D부터 글로벌 상용화까지 전주기 맞춤형 지원
- 2003년 ATC사업 성공 계승... "기술패권 시대 우리 기업연구소를 글로벌 혁신거점으로"

산업통상부(장관 김정관, 이하 산업부)는 우리나라 중소·중견기업 연구소를 세계 최고 수준의 글로벌 기술거점으로 육성하기 위한 '수출 지향형 글로벌 우수기업연구소 육성사업(GATC)을 본격 개시한다.

* GATC (글로벌우수기업연구소) : Global Advanced Technology Center

산업부는 9월 14일(월) 충북 청주에 위치한 (주)샘씨엔에스에서 「2026년 글로벌 우수기업연구소 육성사업(GATC) 지정서 수여식」을 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 산업통상부 이민우 산업성장실장, 한국산업기술기획평가원(KEIT) 이용필 원장, 2026년도 GATC 지정기업 (주)샘씨엔에스 등 17개사 대표 및 주요 관계자들이 참석하였으며, 산업계 현장 소통을 강화하기 위해 기술 혁신의 최전선인 연구 현장을 방문하여 지정서 수여식을 진행하였다.

정부는 GATC 사업을 통해 뛰어난 기술력과 수출 잠재력을 보유한 중소·중견기업 부설 연구소를 글로벌시장을 선도하는 혁신 주체로 성장시키기 위해 올해부터 2031년까지 6년간 총 2,895억원(국비 2119.4억원)의 예산을 집중 투입한다. 지원 분야는 국가 전략기술에 해당하는 8대 핵심 분야이다.

* 8대 핵심분야 : ①반도체, ②이차전지, ③미래모빌리티, ④핵심소재, ⑤지능형 로봇, ⑥첨단 제조, ⑦첨단 바이오, ⑧디스플레이 등

GATC 선정기업에는 단순 R&D 자금지원을 넘어, 글로벌 선도 연구기관과의 공동연구, 해외 첨단 연구시설·장비 활용, 글로벌 인력교류, 해외 테스트베드 검증 등 다각적인 글로벌 협력 패키지가 제공된다.

아울러 민간투자 연계 및 기술·시장 컨설팅 등 기술개발부터 글로벌 사업화에 이르는 전주기 밀착 지원이 이뤄진다.

산업부의 기업연구소 지원 역사는 2003년부터 시작된 우수기술연구센터(ATC) 및 우수기업연구소육성(ATC+) 사업에 뿌리를 두고 있다. 역대 ATC·ATC+ 사업으로 현재까지 총 701개를 지정하였고, 지정된 기업들은 평균 매출액 40% 성장, 108개 기업의 증시 상장, 28개 기업이 매출 1,000억원 돌파라는 독보적인 성과를 거두며, 대한민국 산업 R&D정책의 성공적 모델로 자리매김했다.

정부는 이러한 성공 노하우를 바탕으로, 심화되는 글로벌 기술 패권 경쟁 속에서 우리 기업들이 세계 시장으로 도약할 수 있도록 GATC 사업으로 한 단계 진화시켰다.

이날 지정서 수여식이 열린 (주)샘씨엔에스는 반도체 핵심 부품·소재 분야에서 우수한 기술력을 인정받아 2026년 GATC 지원 대상 기업으로 선정되었으며, 행사 참석자들은 수여식 이후 연구시설을 둘러보며 첨단 R&D 현장의 애로사항과 건의 사항을 공유했다.

산업통상부 이민우 산업성장실장은 “기업연구소는 대한민국 산업의 미래 경쟁력을 창출하는 가장 핵심적인 동력으로, GATC 사업을 통해 독보적인 기술력을 갖춘 우리 중소·중견기업이 글로벌시장을 선도하는 초격차 기술을 확보할 수 있도록 정부의 모든 정책 역량을 집중하겠다.”고 강조하면서,

“기업들의 현장 목소리를 정책에 지속적으로 반영하여 우리 기업연구소들이 국내를 넘어 세계 무대에서 당당히 기술력으로 승부하고 이겨내는 주역으로 성장하도록 끊임없이 지원하겠다.”고 약속했다.

담당 부서	산업기술융합정책관 산업기술시장과	책임자	과 장	장미연 (044-203-4530)
		담당자	사무관	윤인식 (044-203-4539)

별첨 행사개요

□ 개요 : '26년 글로벌우수기업연구소육성사업(GATC) 신규 수행기관으로 선정된 기업에게 산업부장관 명의의 지정서 수여(17개사)

- 지정서 수여는 지정번호 순으로 개별 수여 후 단체사진 촬영

□ 목적 : GATC 신규 선정기업의 자긍심 고취와 브랜드 이미지 제고를 위해 지정서·현판 수여 및 현장방문을 통한 기업격려·성과제고

* (주)샘씨엔에스 : 반도체 분야 중 검사 공정용 기판 제조 기술에서 기술력을 인정받아 GATC 선정

□ 일시 및 장소 : '26.9.14.(월) 15:30~17:00, (주)샘씨엔에스 기술연구소

* (주)샘씨엔에스 기술연구소 주소 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명9로 120

□ 참석자 : 산업성장실장, KEIT 원장, ATC협회장, GATC 기업 등

□ 세부일정

구분		주요내용	비고
15:30 ~ 15:33	(3')	■ 개회 및 내빈 소개	· 1F 대회의장
15:33 ~ 15:37	(4')	■ 환영사	· (주)샘씨엔에스 대표
15:37 ~ 15:45	(8')	■ 축사 및 인사말씀	· 산업부, KEIT
15:45 ~ 15:50	(5')	■ ATC→GATC 연계 사례 발표	· (주)샘씨엔에스 연구책임자
15:50 ~ 16:20	(30')	■ 간담회	· 참석자 전원
16:20 ~ 16:35	(15')	■ 지정서 수여 및 기념 촬영	· 17개 기업대표
16:35 ~ 16:40	(5')	■ 폐회 및 VIP 연구 현장 이동	· 1F 대회의장 → 생산동 이동
16:40 ~ 17:00	(20')	■ 현판식 및 현장 시찰	· 1F 생산동 현장라인
16:40~16:46	(6')	· 현판식	· 실장님, 원장님 등
16:46~16:50	(4')	· 기념촬영	
16:50~17:00	(10')	· 현장 시찰	